

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4224590号
(P4224590)

(45) 発行日 平成21年2月18日(2009.2.18)

(24) 登録日 平成20年12月5日(2008.12.5)

(51) Int.Cl.			F I		
C07F	9/02	(2006.01)	C O 7 F	9/02	C
B01J	31/02	(2006.01)	B O 1 J	31/02	X
C07C	45/45	(2006.01)	C O 7 C	45/45	

請求項の数 11 (全 22 頁)

(21) 出願番号	特願2007-18431 (P2007-18431)
(22) 出願日	平成19年1月29日 (2007.1.29)
(65) 公開番号	特開2008-184408 (P2008-184408A)
(43) 公開日	平成20年8月14日 (2008.8.14)
審査請求日	平成20年6月30日 (2008.6.30)

(73) 特許権者	504139662 国立大学法人名古屋大学 愛知県名古屋市千種区不老町1番
(74) 代理人	110000017 特許業務法人アイテック国際特許事務所
(72) 発明者	石原 一彰 愛知県名古屋市千種区不老町1番 国立大 学法人名古屋大学内
(72) 発明者	波多野 学 愛知県名古屋市千種区不老町1番 国立大 学法人名古屋大学内
審査官	木村 敏康

最終頁に続く

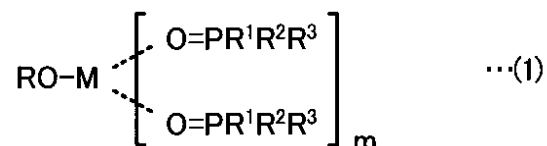
(54) 【発明の名称】 有機金属複合体及びアルドール付加体の製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

カルボニル化合物とシリルエノラート化合物とのアルドール縮合反応を促進する触媒として用いられる、式(1)で表される有機金属複合体。

【化1】

(式(1)において、Mはアルカリ金属；Rはアリール基；R¹~R³はそれぞれ独立してアリール基、アルコキシ基及びジアルキルアミノ基からなる群より選ばれる1種；mは1~3のいずれかの整数)

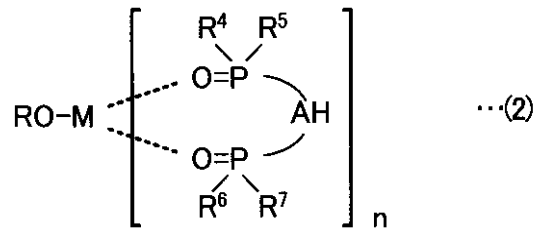
【請求項2】

mは2である、請求項1に記載の有機金属複合体。

【請求項3】

式(2)で表される有機金属複合体。

【化 2】



(式(2)において、Mはアルカリ金属；Rはアリール基； $\text{R}^4 \sim \text{R}^7$ はそれぞれ独立してアリール基、アルコキシ基及びジアルキルアミノ基からなる群より選ばれる1種；AHはフェニレン、ピニレン、ピフェニレン及びピナフタレンからなる群より選ばれる1種；nは1～3のいずれかの整数)

10

【請求項 4】

nは2である、請求項3に記載の有機金属複合体。

【請求項 5】

AHはフェニレン又はピナフタレンである、請求項3又は4に記載の有機金属複合体。

【請求項 6】

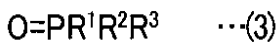
Rはフェニル基である、請求項1～5のいずれかに記載の有機金属複合体。

【請求項 7】

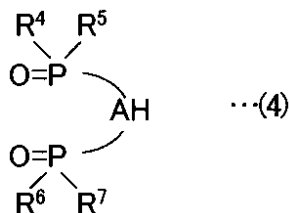
RO-M (Mはアルカリ金属；Rはアリール基)で表されるアルカリ金属アルコキシドと、式(3)又は式(4)で表されるホスフィンオキシドとを反応させることにより得られる、有機金属複合体。

20

【化 3】



【化 4】



30

(式(3)又は(4)において、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^7$ はそれぞれ独立してアリール基、アルコキシ基及びジアルキルアミノ基からなる群より選ばれる1種；AHはフェニレン、ピニレン、ピフェニレン及びピナフタレンからなる群より選ばれる1種)

【請求項 8】

請求項1～7のいずれかに記載の有機金属複合体を触媒として、カルボニル化合物とシリルエノラート化合物とのアルドール縮合反応を行うことによりアルドール付加体を得る、アルドール付加体の製造方法。

【請求項 9】

前記カルボニル化合物はケトン類である、請求項8に記載のアルドール付加体の製造方法。

40

【請求項 10】

前記ケトン類はエノンである、請求項9に記載のアルドール付加体の製造方法。

【請求項 11】

前記アルドール縮合反応を低極性溶媒中で行う、請求項8～10のいずれかに記載のアルドール付加体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

50

本発明は、有機金属複合体及びそれを利用したアルドール付加体の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

アルドール反応は、天然物や医薬によく見られる α -ヒドロキシカルボニル構造を合成するための炭素-炭素結合を形成する反応として非常に重要である。こうしたアルドール反応を促進する触媒として、ルイス塩基触媒が知られている。例えば、リチウムフェノキシドなどは、アルデヒド類とトリメチルシリルエノラートとを縮合する向山アルドール反応を促進することが知られている。一方、ケトン類とトリメチルシリルエノラートとを縮合する反応例は、ほとんど知られておらず、例えば非特許文献1においてカルボン酸銀-BINAP錯体を触媒とするものが開示されている程度である。

10

【非特許文献1】日本化学会誌，vol.2002（2002年），No.2，p223

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

このように、ケトン類とトリメチルシリルエノラートとを縮合する反応を促進する触媒はほとんど知られていないことから、この種の触媒でより優れた性能を持つものを開発することが望まれている。例えば、DMFのような高極性溶媒ではなくTHFのような低極性溶媒を用いても反応を良好に促進させるとか、1,4付加が起こりやすいエノンを基質とした場合にもアルドール付加体（1,2付加体）を高収率で与えるという性能を持つ触媒の開発が望まれている。

20

【0004】

本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、新規な有機金属複合体を提供することを目的の一つとする。また、向山アルドール反応の触媒として優れた性能を持つ有機金属複合体を提供することを目的の一つとする。更に、向山アルドール反応によって生成するアルドール付加体を高収率で与えるアルドール付加体の製造方法を提供することを目的の一つとする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

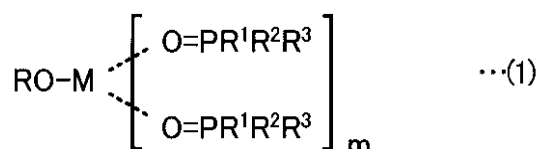
本発明者らは、カルボニル化合物とシリルエノラートとの向山アルドール反応において、ルイス塩基触媒としてリチウムフェノキシドを用いたときにホスフィンオキシドを併存させると触媒活性が向上することを見出し、本発明を完成するに至った。

30

【0006】

すなわち、本発明の有機金属複合体は、式(1)又は式(2)で表されるものである。

【化1】

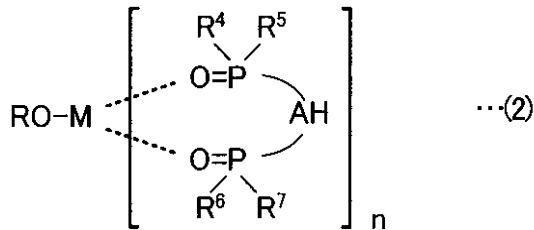


【0007】

(式(1)において、Mはアルカリ金属；Rはアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基及びこれらに置換基を付加したもものからなる群より選ばれる1種； $R^1 \sim R^3$ はそれぞれ独立してアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基及びこれらに置換基を付加したものと並びに二置換アミノ基からなる群より選ばれる1種；mは1～3のいずれかの整数)

40

【化 2】



【 0 0 0 8 】

(式(2)において、Mはアルカリ金属；Rはアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基及びこれらに置換基を付加したものからなる群より選ばれる1種；R¹～R³はそれぞれ独立してアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基及びこれらに置換基を付加したもの並びに二置換アミノ基からなる群より選ばれる1種；AHはフェニレン、ビニレン、ピフェニレン、ピナフタレン、アルキレン及びこれらに置換基を付加したものからなる群より選ばれる1種；nは1～3のいずれかの整数)

10

【 0 0 0 9 】

本発明のアルドール付加体の製造方法は、式(1)又は式(2)の有機金属複合体を触媒として、カルボニル化合物とシリルエノラート化合物とのアルドール縮合反応を行うことによりアルドール付加体(つまり、β-ヒドロキシカルボニル化合物)を得るものである。

20

【発明の効果】

【 0 0 1 0 】

本発明の有機金属複合体によれば、向山アルドール反応においてカルボニル化合物としてアルデヒド類のみならずケトン類を用いた場合にもアルドール付加体を収率よく得ることができる。また、DMFなどの高極性溶媒のみならずTHFなどの低極性溶媒を用いた場合にも、アルドール付加体を収率よく得ることができる。また、カルボニル化合物として1,4付加が起こりやすいエノンを用いた場合にもアルドール付加体(1,2付加体)を収率よく得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

30

【 0 0 1 1 】

本発明の第1の有機金属複合体は、上述したように式(1)又は式(2)で表されるものである。式(1)又は式(2)において、Mはアルカリ金属であり、例えばリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムなどが挙げられ、そのうちリチウム、ナトリウム、カリウムが入手のしやすさ等の点で好ましい。また、Rはアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基及びこれらに置換基が付加したものからなる群より選ばれた1種であるが、このうちアリール基又は置換アリール基が好ましい。アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基などが挙げられる。アルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、ブテニル基、スチリル基などが挙げられる。シクロアルキル基としては、例えばシクロペンチル基やシクロヘキシル基などが挙げられる。アリール基としては、フェニル基、ピフェニル基、ナフチル基、ピナフチル基、アントリル基などが挙げられる。

40

【 0 0 1 2 】

これらに付加される置換基としては、特に限定されるものではないが、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子；メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基などの分岐があってもよいアルキル基；シクロペンチル基やシクロヘキシル基などのシクロアルキル基；ビニル基、アリル基、ブテニル基、スチリル基などのアルケニル基；エチニル基、プロパギル基、フェニルアセチニル基などのアルキニル基；メトキ

50

シ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、tert-ブトキシ基などのアルコキシ基；ビニルオキシ基やアリルオキシ基などのアルケニルオキシ基；エチルオキシ基やフェニルアセチルオキシ基などのアルキニルオキシ基；フェノキシ基、ナフトキシ基、ビフェニルオキシ基、ピレニルオキシ基などのアリールオキシ基；トリフルオロメチル基、トリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基などのパーフルオロ基およびさらに長鎖のパーフルオロ基；ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、カルバゾリル基などのアミノ基；ジフェニルボリル基、ジメチルボリル基、ビス（パーフルオロフェニル）ボリル基などのボリル基；アセチル基やベンゾイル基などのカルボニル基；アセトキシ基やベンゾイルオキシ基などのカルボニルオキシ基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基；メチルスルフィニル基やフェニルスルフィニル基などのスルフィニル基；トリメチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチル-tert-ブチルシリル基、トリメトキシシリル基、トリフェニルシリル基などのシリル基；フェニル基、2,6-キシリル基、メシチル基、デュリル基、ビフェニル基、ターフェニル基、ナフチル基、アントリル基、ピレニル基、トルイル基、アニシル基、フルオロフェニル基、ジフェニルアミノフェニル基、ジメチルアミノフェニル基、ジエチルアミノフェニル基、フェナンスレニル基などのアリール基；チエニル基、フリル基、シラシクロペンタジエニル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、アクリジニル基、キノリル基、キノキサロイル基、フェナンスロリル基、ベンゾチエニル基、ベンゾチアゾリル基、インドリル基、カルバゾリル基、ピリジル基、ピロリル基、ベンゾオキサゾリル基、ピリミジル基、イミダゾリル基などのヘテロ環基などが挙げられる。さらに、これらの置換基がお互いに任意の場所で結合して環を形成していてもよい。例えば、置換が付加したアリール基としては、2-トリル基、3-トリル基、4-トリル基、2,6-キシリル基、3,5-キシリル基、2,6-ジクロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2-メトキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、2-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、2-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、2-アミノフェニル基、4-アミノフェニル基、メシチル基などが挙げられる。

【0013】

式(1)又は式(2)において、 $R^1 \sim R^7$ はそれぞれ独立してアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基及びこれらに置換基が付加したもの並びに二置換アミノ基からなる群より選ばれた1種である。アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基などが挙げられる。アルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、ブテニル基、スチリル基などが挙げられる。シクロアルキル基としては、例えばシクロペンチル基やシクロヘキシル基などが挙げられる。アリール基としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、アントリル基などが挙げられる。アルコキシ基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基などが挙げられる。また、これらに付加される置換基としては、この前の段落で例示列挙したものを使用可能であるため、ここではその説明を省略する。式(2)におけるAHは、フェニレン、ビニレン、ビフェニレン、ピナフタレン、アルキレン及びこれらに置換基を付加したものからなる群より選ばれた1種である。ここでの置換基も、一つ前の段落で例示列挙したものを使用可能であるため、ここではその説明を省略する。なお、アルキレンとしては、 $-(CH_2)_k-$ (kは整数)で表される基であり、例えばkは1~5の整数、具体的にはメチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレンなどが挙げられる。

【0014】

式(1)又は式(2)におけるm, nは、1~3のいずれかの整数であるが、いずれも2であることが好ましい。本発明者らが、ホスフィンオキシドとして1,2-(ビスフェニルホスホリル)ベンゼン、金属アルコキシドとしてリチウムフェノキシドを用いて複合体を調製して単結晶X線構造解析を行ったところ、リチウム-1,2-ビス(ジフェニル

10

20

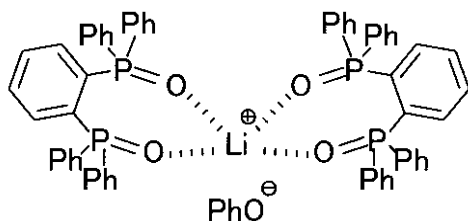
30

40

50

ホスホリル)ベンゼンの1:2複合体が得られたことから、mやnは2であることが好ましい。この場合、アルコキドは遊離して強い求核性を持つと予想され、それがシリルエノラートのシリルを攻撃して向山アルドール反応を促進すると推定される。

【化3】



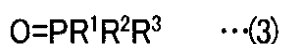
10

【0015】

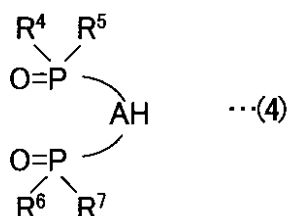
本発明の第2の有機金属複合体は、RO-M(Mはアルカリ金属;Rはアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基及びこれらに置換基を付加したものからなる群より選ばれる1種)で表されるアルカリ金属アルコキドと、式(3)又は式(4)で表されるホスフィンオキシドとを反応させることにより得られるものである。この場合、上述した単結晶X線構造解析の結果から、1モルのアルカリ金属アルコキドに対して、分子中にホスフィンオキシド部位が1つ存在する場合には2~6モル好ましくは4モル前後使用し、分子中にホスフィンオキシド部位が2つ存在する場合には1~3モル好ましくは2モル前後使用する。

20

【化4】



【化5】



30

(式(3)又は(4)において、R¹~R⁷はそれぞれ独立してアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基及びこれらに置換基を付加したもの並びに二置換アミノ基からなる群より選ばれる1種;AHはフェニレン、ビニレン、ピフェニレン、ピナフタレン、アルキレン及びこれらに置換基を付加したものからなる群より選ばれる1種)

【0016】

なお、式(3)又は式(4)におけるR,R¹~R⁷,AHはいずれも式(1)又は式(2)と同様であるため、ここではその説明を省略する。

【0017】

本発明のアルドール付加体の製造方法は、上述したいずれかの有機金属複合体を触媒として、カルボニル化合物とシリルエノラート化合物とのアルドール縮合反応を行うことにより、β-ヒドロキシカルボニル化合物であるアルドール付加体を得るものである。ここで、カルボニル化合物としては、アルデヒド類やケトン類を使用することができる。ケトン類を用いた場合には、有機合成上難しいとされる、4級炭素が2つ隣接しているアルドール付加体として得ることができるため、有用性が高い。また、ケトン類として1,4付加を起こすことで知られるエノンを用いた場合にも、高選択的に1,2付加体つまりアルドール付加体を収率よく得ることができるため、有用性が高い。ここで、アルデヒド類としては、例えば、ベンズアルデヒドなどのようにカルボニル炭素に芳香族環が結合したアルデヒド;ホルミルシクロヘキサンなどのようにカルボニル炭素に脂肪族環が結合したア

40

50

ルデヒドなどが挙げられる。ケトン類としては、例えば、アセトフェノンやベンゾフェノンなどのようにカルボニル炭素に芳香族環が結合したケトン；シクロペンタノンやシクロヘキサノン、フルオレン-9-オン、キサンテン-9-オンなどのようにカルボニル炭素が環に組み込まれたケトン；メチルチエニルケトン、メチルピリジルケトンなどのようにカルボニル炭素にヘテロ環が結合したケトン；ジフェニルエタンジオンやケトエステルのように 位にカルボニル炭素を持つケトンなどが挙げられる。

【0018】

このアルドール付加体の製造方法において、反応溶媒はDMFやピリジンのような高極性溶媒を用いてもよいが、THFやジエチルエーテル、ジオキサンなどの低極性溶媒を用いることが好ましく、THFを用いることが特に好ましい。反応温度は、使用するカルボニル化合物やシリルエノラート化合物、触媒の構造に応じて適宜設定すればよいが、例えば-100～室温、好ましくは-80～0の範囲で設定する。また、反応時間は、反応基質が消失するか反応の進行が止まるまでの時間とすればよいが、通常は数分～数10時間の範囲で設定する。触媒として用いられる本発明の有機金属複合体の使用量は、使用するカルボニル化合物やシリルエノラート化合物、触媒の構造に応じて適宜設定すればよいが、例えば0.1mol%～20mol%、好ましくは1mol%～10mol%の範囲で設定する。

10

【実施例】

【0019】

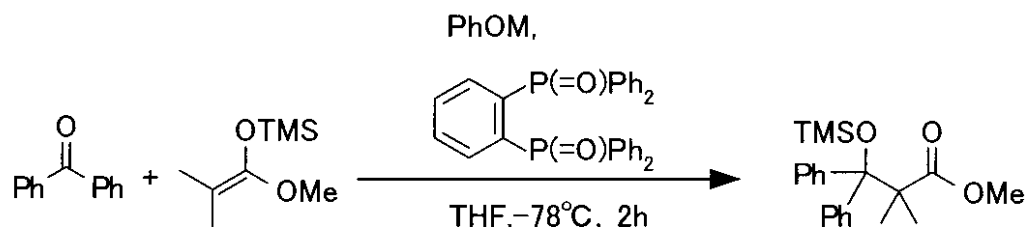
[実施例1]

窒素雰囲気下、ナトリウムフェノキシド(2.9mg, 0.025mmol)と1,2-ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼン(23.9mg, 0.050mmol)を入れたシュレンク反応管に、直前に蒸留したテトラヒドロフラン(THF)(5mL)を加え、室温にて10分間攪拌した。次いで同溶液を-78℃に冷却し、5分間攪拌した。シリルエノラートとしてメチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール(522.9mg, 3.0mmol)とベンゾフェノン(455.5mg, 2.5mmol)を同溶液に加え、-78℃にて2時間攪拌した。反応終了をTLCで確認のうえ、-78℃にて飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(10mL)を加え、室温に昇温した。混合液から酢酸エチル(15mL×2)で抽出を行い、抽出した有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液(10mL)で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。セライトを用いて濾過を行い、溶媒を減圧留去した。得られた濃縮液をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=50/1～10/1)を通して精製を行い、4級炭素が2つ隣接しているアルドール付加体を収率97%(864.6mg)で得た。その結果を表1に示す。なお、このときのナトリウムフェノキシドの使用量はベンゾフェノンに対して1mol%、1,2-ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンの使用量はベンゾフェノンに対して2mol%である。

20

30

【表 1】



	金属アルコキシド		ホスフィンオキシド 使用量(mol%)	収率(%)
	種類	使用量(mol%)		
実施例1	PhONa	1	2	97
実施例2	PhONa	1	1	92
実施例3	PhONa	1	3	89
実施例4	PhONa	10	10	84
実施例5	PhOLi	10	10	69
実施例6	PhOK	10	10	80
実施例7	PhORb	10	10	76
実施例8	PhOCs	10	10	73
比較例1	PhONa	10	-	0
比較例2	—	—	10	0

【0020】

[実施例2 - 4]

実施例2, 3では、1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンの使用量をベンゾフェノンに対してそれぞれ1 mol%, 3 mol%とした以外は実施例1と同様にして反応を行った。また、実施例4では、ナトリウムフェノキシドの使用量をベンゾフェノンに対して10 mol%とし、1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンの使用量をベンゾフェノンに対して10 mol%とした以外は、実施例1と同様にして反応を行った。その結果を表1に示す。表1から明らかなように、実施例2 - 4でも実施例1と同様のアルドール付加体を高収率で得ることができた。

【0021】

[実施例5 - 8]

実施例5 - 8では、アルカリ金属フェノキシドのアルカリ金属としてそれぞれリチウム、カリウム、ルビジウム、セシウムを使用した以外は、実施例4と同様にして反応を行った。その結果を表1に示す。表1から明らかなように、実施例5 - 8でも実施例1と同様のアルドール付加体を高収率で得ることができた。

【0022】

[比較例1, 2]

比較例1では、1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンを使用しなかった以外

10

20

30

40

50

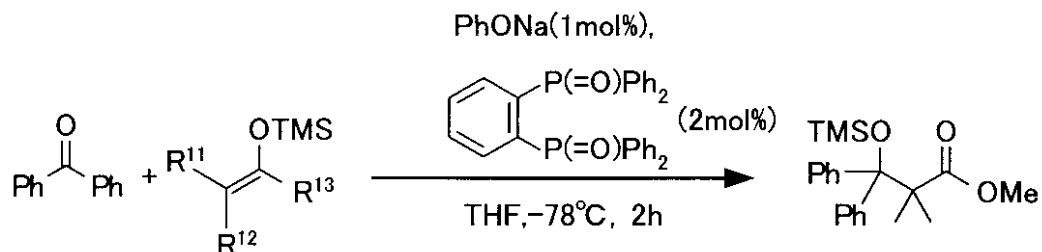
は実施例 4 と同様にして反応を行った。また、比較例 2 では、ナトリウムフェノキシドを使用しなかった以外は実施例 4 と同様にして反応を行った。その結果を表 1 に示す。表 1 から明らかなように、比較例 1 , 2 ではアルドール付加体が全く得られなかった。

【 0 0 2 3 】

[実施例 9 - 1 5]

実施例 9 - 1 5 では、シリルエノラートとして表 2 の化学式で表されるものを使用した以外は、実施例 1 と同様にして反応を行った。但し、実施例 1 5 では、ナトリウムフェノキシドの使用量をベンゾフェノンに対して 5 m o l % とし、1 , 2 - ビス (ジフェニルホスホリル) ベンゼンの使用量をベンゾフェノンに対して 1 0 m o l % として反応を行った。その結果を表 2 に示す。表 2 には、比較の便宜のため、実施例 1 の結果も併せて示した。表 2 から明らかなように、実施例 9 - 1 5 でも、4 級炭素が 2 つ隣接しているアルドール付加体や 4 級炭素と 3 級炭素とが隣接しているアルドール付加体が高収率で得られた。特に、実施例 1 4 では、フェニルエステル由来のシリルエノラートを使用したか、これはベンゾフェノンと反応してアルドール付加体となったあと分子内環化反応が進み、 α -ラクトンが得られた。また、実施例 1 5 では、シリルエノラートとして O - T M S - N , O - ケテンアセタールを使用したか、この場合もアルドール付加体が高収率で得られた。

【表 2】



	シリルエノラート			アルドール付加体	収率(%)
	R ¹¹	R ¹²	R ¹³		
実施例1	Me	Me	OMe		97
実施例9	Me	Me	OEt		>99
実施例10	Me	Me	OiPr		87
実施例11	-(CH ₂) ₅ -		OMe		>99
実施例12	Me	H	OMe		75
実施例13	H	-CH ₂ CH ₂ O-			>99
実施例14	Me	Me	OPh		>99
実施例15	Me	Me	NMe ₂		※1 86

※1 ナトリウムフェノキッドを5mol%、ホスフィンオキシッドを10mol%使用した

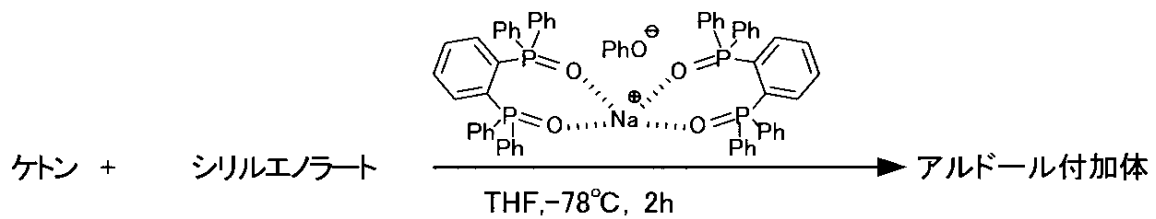
【 0 0 2 4 】

[実施例 1 6 - 2 1]

実施例 1 6 - 2 1 では、ケトン及びシリルエノラートとして表 3 の化学式で表されるも

のを使用し、ナトリウムフェノキシドと1,2-ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンとの1:2複合体を表3に示す触媒量だけ使用した以外は、実施例1と同様にして反応を行った。但し、実施例19では、シリルエノラートとしてO-TMS-N,O-ケテンアセタールを使用した。その結果を表3に示す。表3から明らかなように、実施例16-21でも、4級炭素が2つ隣接しているアルドール付加体が高収率で得られた。特に、実施例16,17のように1位にプロトンを持つケトンであっても、アルドール付加体が高収率で得られた。また、実施例18-19の環状ケトンであっても、アルドール付加体が高収率で得られた。なお、ナトリウムフェノキシドと1,2-ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンとの1:2複合体は、ナトリウムフェノキシドと1,2-ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンとをモル比で1:2となるように混合したときに得られるものであり、その構造は後述する質量分析及びX線解析により行った。

【表3】



ケトン	シリルエノラート	触媒量 (mol%)	アルドール付加体	収率 (%)
実施例16 		1		57
実施例17 		3		71
実施例18 		1		85
実施例19 		10		>99
実施例20 		10		93
実施例21 		1		75

【0025】

ちなみに、実施例16で今回の触媒を用いずリチウムエノラートを化学量論量用いたところ、収率は42%であった。同じく実施例16で今回の触媒の代わりにTMSOTfを10mol%用いたところ、収率は49%であった。また、実施例19で今回の触媒を用

10

20

30

40

50

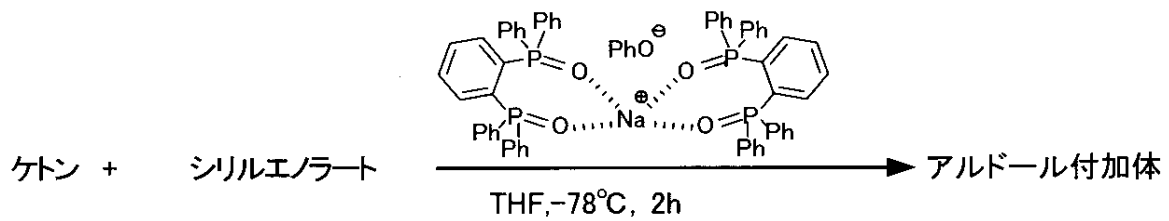
いずリチウムエノラートを化学量論量用いたところ、収率は7%であった。同じく実施例19で今回の触媒の代わりにTMSOTfを10mol%用いたところ、収率は0%だった。

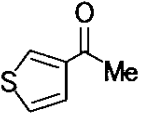
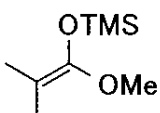
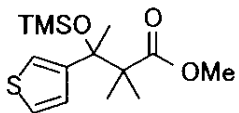
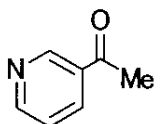
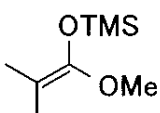
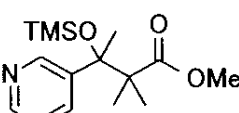
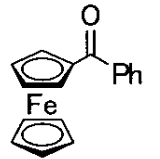
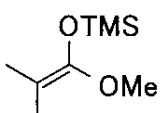
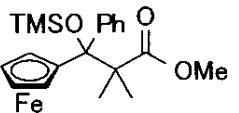
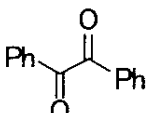
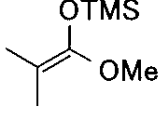
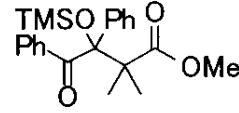
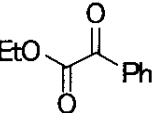
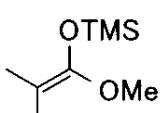
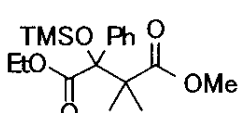
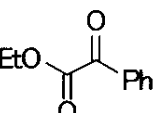
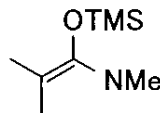
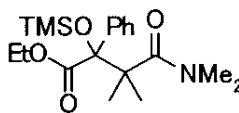
【0026】

[実施例22 - 27]

実施例22 - 27では、ケトン及びシリルエノラートとして表4の化学式で表されるものを使用し、ナトリウムフェノキsidと1,2-ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンとの1:2複合体を表4に示す触媒量だけ使用した以外は、実施例1と同様にして反応を行った。但し、実施例27では、シリルエノラートとしてO-TMS-N, O-ケテンアセタールを使用した。その結果を表4に示す。表4から明らかなように、実施例22 - 27でも、4級炭素が2つ隣接しているアルドール付加体が高収率で得られた。特に、実施例22 - 24のように1位にプロトンを持つケトンであっても、アルドール付加体が高収率で得られた。また、実施例25のような β -ジケトンや実施例26, 27のような β -ケトエステルであっても、アルドール付加体が高収率で得られた。

【表4】



ケトン	シリルエノラート	触媒量 (mol%)	アルドール付加体	収率 (%)
		1		68
		5		76
		10		85
		5		83
		5		88
		10		92

【0027】

10

20

30

40

50

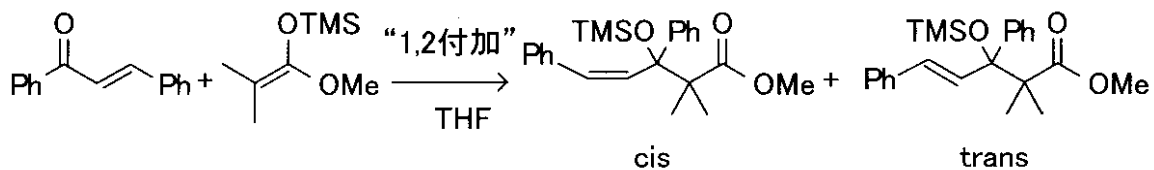
ちなみに、実施例 23 で今回の触媒を用いずリチウムエノラートを化学量論量用いたところ、収率は 53% であった。同じく実施例 23 で今回の触媒の代わりに TMSOTf を 10 mol% 用いたところ、収率は 0% であった。また、実施例 27 で今回の触媒を用いずリチウムエノラートを化学量論量用いたところ、収率は 1% であった。同じく実施例 27 で今回の触媒の代わりに TMSOTf を 10 mol% 用いたところ、収率は 0% だった。

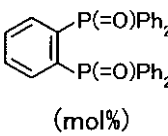
【0028】

[実施例 28 - 30]

実施例 28 - 30 では、ケトンとして表 5 の化学式で表される、 α,β -不飽和ケトン（エノン）を使用し、金属アルコキシドやホスフィンオキシドについては種類、使用量及び反応条件を表 5 に示すものを採用した以外は、実施例 1 と同様にして反応を行った。その結果を表 5 に示す。表 5 から明らかなように、実施例 28 - 30 では 1,4 付加体ではなく 1,2 付加体（アルドール付加体）が高収率で得られた。また、実施例 28, 29 の結果から、反応温度を調節することにより cis 体を主生成物とするか、trans 体を主生成物とするかをコントロール可能であることがわかる。また、実施例 29, 30 の結果から、触媒使用量を調節することにより cis : trans の比率が変わることがわかる。

【表 5】



	PhOM (mol%)	 (mol%)	反応条件 (°C, min)	アルドール付加体	
				収率(%)	cis:trans
実施例28	3 ※1	6	-78°C, 120min	>99	12/88
実施例29	3 ※1	6	0°C, 30min	82	73/27
実施例30	10 ※2	10	-78°C, 5min	>99	<1/99

※1 PhOMとしてPhONaを使用した

※2 PhOMとしてPhOLiを使用した

【0029】

ちなみに、実施例 28 - 30 と同じケトンとシリルエノラートとを用いて、酢酸リチウム又は酢酸カリウムを使用して DMF 中で 0、30 分という反応条件で反応を行ったところ、1,4 付加体が定量的に得られた。

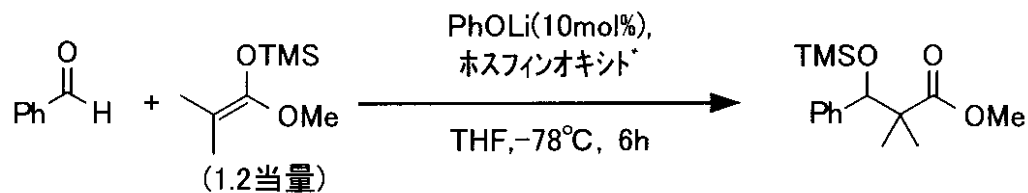
【0030】

[実施例 31 - 36, 比較例 3]

実施例 31 - 36 では、カルボニル化合物としてベンズアルデヒドを使用し、金属アルコキシドとしてリチウムフェノキシドをベンズアルデヒドに対して 10 mol% 使用し、ホスフィンオキシドとして表 6 に記載されたものをベンズアルデヒドに対して表 6 に記載の mol% 使用し、反応時間を 6 時間とした以外は、実施例 1 と同様にして反応を行った。なお、実施例 32 では反応条件を -40、14 時間とした。また、比較例 3 として、ホスフィンオキシドを用いずに反応を行った。その結果を表 6 に示す。表 6 から明らかなように、ホスフィンオキシドを用いなかった比較例 3 と比較して、ジホスフィンオキシドやモノホスフィンオキシドを用いた場合には、アルドール反応が促進された。特に、芳香族環に 2 つのホスフィンオキシドが結合したものをを用いたときに良好な結果が得られた。

また、実施例 3 2 のようなリン酸エステル型や実施例 3 5 のようなリン酸アミド型でも、良好な結果が得られた。

【表 6】



	ホスフィンオキッド		収率 (%)
	化学式	mol%	
実施例31		10	72
実施例32		10	※1 73
実施例33		10	77
実施例34		10	29
実施例35	$\text{O}=\text{P}(\text{NMe}_2)_3$	20	63
実施例36	$\text{O}=\text{PPh}_3$	20	46
比較例3	-	-	0

※1 反応条件を -40°C , 14hとした

【0031】

[実施例 37 - 50, 比較例 4]

実施例 37 - 50 では、カルボニル化合物としてベンズアルデヒドを使用し、金属アルコキシドとして表 7 に記載されたものをベンズアルデヒドに対して 10 mol% 使用し、ホスフィンオキッドとして 1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル)ベンゼンを 10 mol% 使用し、反応時間を 6 時間とした以外は、実施例 1 と同様にして反応を行った。また、比較例 4 として、金属アルコキシドを用いずに反応を行った。その結果を表 7 に示す。表 7 から明らかなように、リチウムフェノキシド類縁体(実施例 37 - 47)については、ベンゼン環の置換基はその位置や電子吸引性、電子供与性の性質によらず、どれを用いても良好な収率でアルドール付加体を得られた。また、アルコキシドが低級アルコール由来の場合(実施例 48 - 50)であっても、良好な収率でアルドール付加体を得られた。

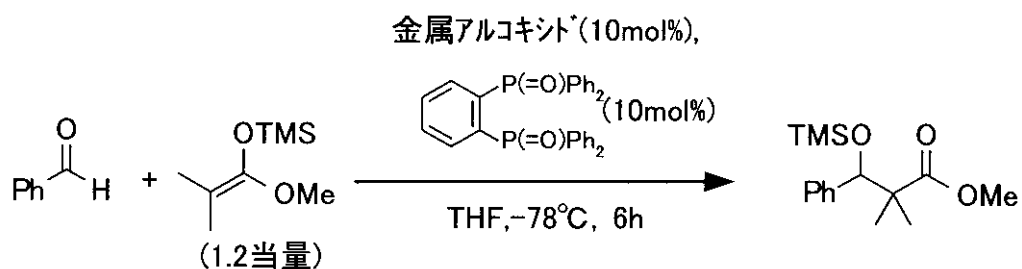
10

20

30

40

【表 7】



	金属アルコキシド	収率 (%)
実施例37		72
実施例38		65
実施例39		65
実施例40		57
実施例41		49
実施例42		61
実施例43		64

	金属アルコキシド	収率 (%)
実施例44		70
実施例45		74
実施例46		72
実施例47		53
実施例48	t-BuOLi	68
実施例49	i-PrOLi	66
実施例50	EtOLi	60
比較例4	なし	0

【 0 0 3 2 】

[実施例 5 1 , 5 2]

実施例 5 1 では、カルボニル化合物としてホルミルシクロヘキサンを使用した以外は実施例 3 7 と同様にして反応を行ったところ、収率 4 7 % でアルドール付加体が得られた。

10

20

30

40

50

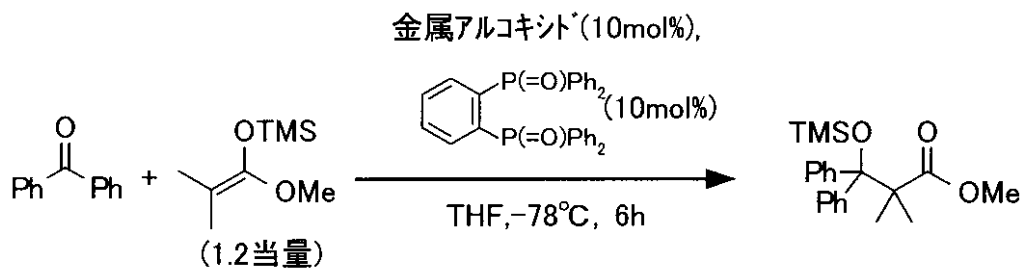
また、実施例 5 2 では、カルボニル化合物として 3 - フェニルプロピオンアルデヒドを使用した以外は実施例 3 7 と同様にして反応を行ったところ、収率 1 9 % でアルドール付加体が得られた。

【 0 0 3 3 】

[実施例 5 3 - 6 0 , 比較例 5]

実施例 5 3 - 6 0 では、金属アルコキシドとして表 8 に記載されたものをベンゾフェノンに対して 1 0 m o l % 使用した以外は、実施例 5 と同様にして反応を行った。また、比較例 5 として、金属アルコキシドを用いずに反応を行った。その結果を表 8 に示す。表 8 から明らかなように、リチウムフェノキシド類縁体（実施例 5 3 - 5 9 ）については、ベンゼン環の置換基はその位置や電子吸引性、電子供与性の性質によらず、どれを用いても良好な収率でアルドール付加体が得られた。また、アルコキシドが低級アルコール由来の場合（実施例 6 0 ）では、触媒活性が低く反応進行が遅いものの、比較例 5 に比べると明らかに効果が見られた。これらの反応は 2 時間で止めているが、時間を長くすれば収率の改善が見込まれる。なお、表 8 には記載していないが、金属アルコキシドの代わりに酢酸リチウムを用いた場合には収率 3 2 % でアルドール付加体が得られた。

【 表 8 】



	金属アルコキシド	収率 (%)
実施例 53		81
実施例 54		70
実施例 55		80
実施例 56		76

	金属アルコキシド	収率 (%)
実施例 57		59
実施例 58		72
実施例 59		70
実施例 60	t-BuOLi	17
比較例 5	なし	0

【 0 0 3 4 】

[分析データ：触媒の質量分析]

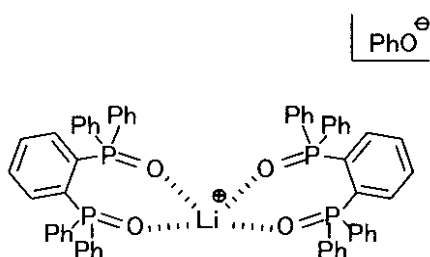
触媒の分析データを以下に示す。リチウムフェノキシド 1 当量と 1 , 2 - ビス (ジフェ

ニルホスホリル) ベンゼン 2 当量とから得られる触媒、ナトリウムフェノキシド 1 当量と 1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル) ベンゼン 2 当量とから得られる触媒につき、質量分析結果を以下に示す。このことから、触媒は下記化学式に示すようにリチウムフェノキシドと 1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル) ベンゼンの 1 : 2 複合体、ナトリウムフェノキシドと 1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル) ベンゼンの 1 : 2 複合体であることが示唆される。

前者 : HRMS(FAB+) calcd for $C_{60}H_{48}LiO_4P_4 [M-OPh]^+$ 963.2664, found 963.2661.

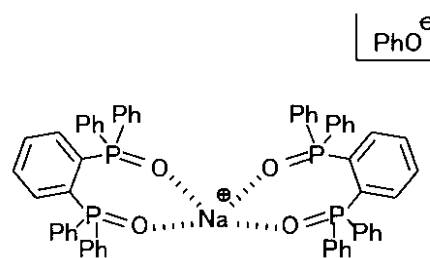
後者 : HRMS(FAB+) calcd for $C_{60}H_{48}NaO_4P_4 [M-OPh]^+$ 979.2401, found 979.2408.

【化 6】



10

【化 7】



20

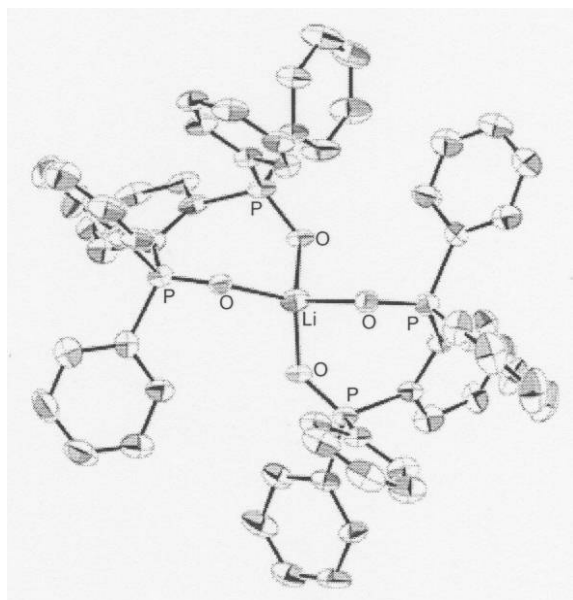
【 0 0 3 5 】

[分析データ : 触媒の X 線構造解析]

酢酸エチル中のリチウムフェノキシド 1 当量と 1, 2 - ビス(ジフェニルホスホリル) ベンゼン 2 当量との混合物から室温、24 時間かけて単結晶を成長させた。この単結晶の X 線構造解析を行ったところ、下記の構造をとることが判明した。

30

【化 8】



40

【 0 0 3 6 】

[分析データ : 生成物の NMR 等]

50

主な実施例で得られた生成物の分析データは以下のとおり。

【 0 0 3 7 】

実施例 1 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.16 (s, 9H), 1.26 (s, 6H), 3.65 (s, 3H), 7.18-7.27 (m, 6H), 7.30-7.38 (m, 4H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.8, 24.4, 50.6, 51.7, 85.9, 126.9, 127.0, 129.8, 145.6, 178.3. IR(film) 2950, 1735, 1720, 1445, 1249, 1146, 1107, 1078 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 379.1705, found 379.1711.

【 0 0 3 8 】

実施例 9 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.15 (s, 9H), 1.22 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 1.26 (s, 6H), 4.12 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 7.19-7.28 (m, 6H), 7.31-7.41 (m, 4H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.9, 14.1, 24.5, 50.7, 60.5, 85.9, 126.8, 127.0, 129.8, 145.5, 177.4. IR(film) 2977, 2955, 1730, 1715, 1445, 1249, 1143, 1108, 1077, 1029 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{30}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 393.1862, found 393.1866.

10

【 0 0 3 9 】

実施例 10 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.15 (s, 9H), 1.20 (d, J = 6.3 Hz, 6H), 1.27 (s, 6H), 4.99 (m, J = 6.0 Hz, 1H), 7.20-7.28 (m, 6H), 7.34-7.41 (m, 4H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.0, 21.7, 24.6, 50.7, 67.8, 86.0, 126.8, 126.9, 129.9, 145.5, 176.4. IR(film) 2978, 2955, 1726, 1249, 1140, 1105, 1077 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{32}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 407.2018, found 407.2025.

20

【 0 0 4 0 】

実施例 11 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.16 (s, 9H), 0.95-1.70 (m, 8H), 2.34-2.44 (m, 2H), 3.56 (s, 3H), 7.20-7.30 (m, 6H), 7.40-7.50 (m, 4H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.9, 23.7, 25.4, 31.0, 51.2, 57.7, 86.5, 126.8, 126.9, 130.0, 145.8, 175.5. IR(film) 2946, 2858, 1718, 1445, 1249, 1223, 1132, 1075 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{24}\text{H}_{32}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 419.2018, found 419.2012.

【 0 0 4 1 】

実施例 12 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.12 (s, 9H), 1.15 (d, J = 7.2 Hz, 3H), 3.55 (s, 3H), 3.74 (q, J = 7.2 Hz, 1H), 7.20-7.40 (m, 10H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.8, 14.4, 48.4, 51.3, 82.7, 127.0, 127.1, 127.5, 127.6, 128.3, 128.5, 144.4, 174.1. IR(film) 2950, 1746, 1446, 1249, 1196, 1157, 1089, 1070 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 365.1549, found 365.1545.

30

【 0 0 4 2 】

実施例 13 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.12 (s, 9H), 2.25-2.35 (m, 2H), 3.23 (dt, J = 8.4, 7.8 Hz, 1H), 3.83 (dd, J = 8.7, 6.6 Hz, 1H), 3.97 (ddd, J = 8.7, 7.8, 6.0 Hz, 1H), 7.26-7.45 (m, 10H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.7, 25.7, 48.1, 65.9, 81.9, 127.7, 127.8, 127.9, 128.2, 128.5, 143.7, 144.2, 175.6. IR(KBr) 3052, 2955, 1756, 1446, 1381, 1251, 1154, 1061 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 363.1392, found 363.1399.

40

【 0 0 4 3 】

実施例 14 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 1.23 (s, 6H), 7.27 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 7.36 (t, J = 6.9 Hz, 4H), 7.48 (d, J = 6.9 Hz, 4H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 21.5, 59.8, 88.5, 125.6, 127.8, 128.4, 139.7, 175.0. IR(KBr) 3071, 2984, 1820, 1492, 1448, 1389, 1184 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{O}_2$ [M+H] $^+$ 253.1229, found 253.1229.

【 0 0 4 4 】

実施例 15 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d - 0.17 (s, 9H), 1.39 (s, 6H), 2.93 (s, 6H), 7.22-7.35 (m, 6H), 7.53-7.62 (m, 4H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.0, 27.2, 39.3, 54.5, 87.4, 127.1, 127.3, 129.4, 143.8, 176.3. IR(film)

50

2951, 1617, 1491, 1364, 1251, 1111, 1067 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{31}\text{NNaO}_2\text{Si}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 392.2022, found 392.2021.

【 0 0 4 5 】

実施例 16 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.05 (s, 9H), 1.06 (s, 3H), 1.12 (s, 3H), 1.78 (s, 3H), 3.55 (s, 3H), 7.20-7.40 (m, 5H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.1, 21.3, 21.7, 24.8, 51.3, 52.2, 80.3, 126.7, 126.9, 127.0, 145.3, 176.7. IR(film) 2999, 2951, 1723, 1271, 1251, 1134, 1152, 1111 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{NaO}_3\text{Si}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 317.1549, found 317.1551.

【 0 0 4 6 】

実施例 17 のアルドール付加体 (-OH 体) : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 1.22 (s, 3H), 1.27 (s, 3H), 3.76 (s, 3H), 5.29 (s, 1H), 7.20-7.50 (m, 8H), 7.69 (m, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) 20.5, 22.0, 51.7, 52.5, 77.1, 85.7, 90.7, 122.5, 127.3, 128.0, 128.3, 128.5, 131.7, 139.0, 178.6. IR(film) 3447, 2988, 2949, 1731, 1701, 1490, 1448, 1284, 1145, 1057 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{NaO}_3$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 331.1310, found 331.1312.

【 0 0 4 7 】

実施例 18 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.32 (s, 9H), 1.17 (s, 6H), 3.57 (s, 3H), 7.22 (td, $J = 7.2, 1.2$ Hz, 2H), 7.34 (td, $J = 7.5, 1.2$ Hz, 2H), 7.41 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H), 7.57 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.2, 21.3, 51.0, 51.3, 87.1, 119.5, 125.6, 126.7, 128.8, 140.4, 147.6, 176.0. IR(film) 2950, 1730, 1449, 1263, 1250, 1145, 1078 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{26}\text{NaO}_3\text{Si}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 377.1549, found 377.1544.

【 0 0 4 8 】

実施例 19 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d -0.37 (s, 9H), 1.12 (bs, 6H), 3.37 (br, 6H), 7.17-7.40 (m, 6H), 7.57 (d, $J = 6.9$ Hz, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.2, 24.2, 39.6, 51.4, 88.5, 119.4, 125.6, 126.8, 128.8, 140.5, 147.3, 174.9. IR(film) 2954, 1618, 1449, 1361, 1250, 1071, 1114 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{29}\text{NNaO}_2\text{Si}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 390.1865, found 390.1859.

【 0 0 4 9 】

実施例 20 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.11 (s, 9H), 1.04 (s, 6H), 3.50 (s, 3H), 7.12 (m, 4H), 7.31 (td, $J = 8.4, 1.8$ Hz, 2H), 7.51 (dd, $J = 6.3, 2.1$ Hz, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 1.8, 20.8, 51.4, 54.9, 75.7, 116.0, 121.9, 125.2, 128.4, 129.0, 150.8, 175.4. IR(KBr) 2946, 1722, 1474, 1447, 1310, 1240, 1140, 1078 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{21}\text{H}_{27}\text{O}_4\text{Si}$ $[\text{M}+\text{H}]^+$ 371.1679, found 371.1681.

【 0 0 5 0 】

実施例 21 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.07 (s, 9H), 1.03 (s, 6H), 3.37 (s, 3H), 6.53 (s, 2H), 7.18-7.34 (m, 6H), 7.92 (s, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.7, 22.0, 51.5, 57.0, 87.6, 126.6, 127.8, 131.2, 131.8, 132.2, 134.4, 140.5, 175.6. IR(KBr) 2976, 1723, 1468, 1263, 1140, 1053 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{28}\text{NaO}_3\text{Si}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 403.1705, found 403.1700.

【 0 0 5 1 】

実施例 22 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.04 (s, 9H), 1.10 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 1.73 (s, 3H), 3.57 (s, 3H), 6.96 (dd, $J = 4.8, 1.5$ Hz, 1H), 7.00 (dd, $J = 3.3, 1.5$ Hz, 1H), 7.17 (dd, $J = 5.1, 3.3$ Hz, 1H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.0, 21.4, 21.6, 25.3, 51.4, 52.1, 79.3, 121.2, 123.5, 127.8, 147.6, 176.6. IR(film) 2951, 1724, 1273, 1251, 1111, 1017 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{14}\text{H}_{24}\text{NaO}_3\text{SSi}$ $[\text{M}+\text{Na}]^+$ 323.1113, found 323.1118.

【 0 0 5 2 】

実施例 23 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.07 (s, 9H), 1.09 (s,

10

20

30

40

50

3H), 1.14 (s, 3H), 1.79 (s, 3H), 3.57 (s, 3H), 7.23 (dd, J = 8.1, 5.1 Hz, 1H), 7.64 (dt, J = 8.1, 2.4 Hz, 1H), 8.48 (d, J = 5.1 Hz, 1H), 8.57 (d, J = 2.4 Hz, 1H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.1, 21.1, 21.5, 51.5, 52.2, 79.1, 122.0, 134.5, 134.5, 140.7, 148.0, 148.3, 176.0. IR(film) 2952, 1725, 1416, 1273, 1251, 1154, 1113, 1020 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{25}\text{NNaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 318.1501, found 318.1500.

【 0 0 5 3 】

実施例 2 4 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.02 (s, 9H), 1.09 (s, 3H), 1.34 (s, 3H), 3.51 (s, 3H), 3.91 (m, 1H), 4.06 (s, 5H), 4.19 (m, 1H), 4.27 (m, 1H), 4.45 (m, 1H), 7.25-7.45 (m, 3H), 7.97 (d, J = 6.9 Hz, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.6, 23.6, 23.7, 51.4, 53.4, 66.0, 68.3, 68.4, 69.6, 71.1, 84.4, 93.8, 126.3, 127.0, 128.4, 143.5, 176.9. IR(KBr) 2949, 1715, 1263, 1243, 1142, 1100, 1078 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{25}\text{H}_{32}\text{FeNaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 487.1368, found 487.1373.

10

【 0 0 5 4 】

実施例 2 5 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.09 (s, 9H), 1.18 (s, 3H), 1.19 (s, 3H), 3.71 (s, 3H), 4.34 (m, 2H), 7.15-7.70 (m, 10H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.6, 22.2, 24.8, 49.8, 51.7, 89.2, 127.5, 127.5, 127.6, 127.7, 131.2, 132.3, 135.5, 140.7, 177.4, 199.0. IR(film) 2953, 1732, 1687, 1272, 1250, 1147, 1130, 1081 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{22}\text{H}_{28}\text{NaO}_4\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 407.1655, found 407.1660.

20

【 0 0 5 5 】

実施例 2 6 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.90 (s, 9H), 1.12 (s, 3H), 1.26 (s, 3H), 1.37 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 3.62 (s, 3H), 4.34 (m, 2H), 7.25-7.37 (m, 3H), 7.50-7.60 (m, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.2, 14.2, 21.8, 22.9, 51.6, 52.7, 61.6, 85.2, 127.3, 127.5, 127.8, 139.0, 172.5, 176.1. IR(film) 2984, 2952, 1737, 1249, 1150, 1033 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{18}\text{H}_{28}\text{NaO}_5\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 375.1604, found 375.1597.

【 0 0 5 6 】

実施例 2 7 のアルドール付加体 : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.09 (s, 9H), 1.21 (s, 3H), 1.36 (s, 3H), 1.36 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 3.03 (s, 6H), 4.30 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 7.30 (m, 3H), 7.69 (m, 2H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.4, 14.2, 23.1, 24.8, 39.1, 54.1, 61.3, 86.5, 127.2, 127.6, 128.1, 139.5, 172.7, 175.5. IR(film) 2953, 1735, 1631, 1367, 1247, 1140, 1107, 1034 cm^{-1} . HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{31}\text{NNaO}_4\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 388.1920, found 388.1916.

30

【 0 0 5 7 】

実施例 2 8 - 3 0 のアルドール付加体 (t r a n s) : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.0 (s, 9H), 1.05 (s, 3H), 1.10 (s, 3H), 3.62 (s, 3H), 6.33 (d, J = 16.2 Hz, 1H), 7.18-7.42 (m, 11H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 2.1, 21.7, 22.0, 51.6, 52.7, 83.2, 126.6, 126.9, 127.1, 127.9, 128.6, 128.7, 131.9, 134.1, 136.9, 141.3, 176.7. HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{30}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 405.1862, found 405.1852.

40

【 0 0 5 8 】

実施例 2 8 - 3 0 のアルドール付加体 (c i s) : ^1H NMR (300 MHz, CDCl_3) d 0.0 (s, 9H), 1.13 (s, 3H), 1.19 (s, 3H), 3.58 (s, 3H), 4.16 (d, J = 10.5 Hz, 1H), 5.62 (d, J = 10.2 Hz, 1H), 7.15-7.50 (m, 10H). ^{13}C NMR (75 MHz, CDCl_3) d 0.6, 22.2, 23.3, 47.3, 49.2, 51.6, 109.3, 126.1, 126.5, 127.8, 127.9, 128.1, 129.3, 139.3, 141.3, 150.9, 177.7. HRMS(FAB+) calcd for $\text{C}_{23}\text{H}_{30}\text{NaO}_3\text{Si}$ [M+Na] $^+$ 405.1862, found 405.1868.

【 産業上の利用可能性 】

【 0 0 5 9 】

50

本発明は、主に薬品化学産業に利用可能であり、例えば医薬品や農薬、化粧品の中間体として利用される種々の α -ヒドロキシカルボニル化合物を製造する際に利用することができる。

フロントページの続き

(56)参考文献 特開平02 - 268131 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C07F 9/02